الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية République Algérienne démocratique et populaire

وزار ةالتعليمال عاليو البصالع لمسي Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

> جــامعةسعددحلبالبليدة Université SAAD DAHLAB de BLIDA

> > كليةالتكفولوجيا Faculté de Technologie

قسمالإلكترونيڭ Département d'Électronique

E

Mémoire de Master

Filière : Électronique Spécialité : micro-électronique

Présenté par

BOUDEFASeddik

&

GHALI Akram

Optimisation des paramètres photovoltaïques du CIGS à l'aide du simulateur SCAPS

Proposé par : Dr FEROUANI Abdelmadjid

Co-promoteur : PrAISSAT Abdelkader

Année Universitaire 2020-2021

Remerciements

Avant tout, nous remercions Allah le tout puissant qui nous a donné le courage, la volonté, la santé et la patience de mener à terme ce présent travail.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon encadreur Monsieur **Dr. FEROUANI Abdelmadjid** pour son encadrement efficace, ses conseils précieux et sa patience.

Nous tenons à remercier aussi notre Co-promoteur **le Professeur AISSAT Abdelkader** pour ses remarques et ses conseils.

Nous souhaiterons à la fin remercier les membres dujury**MmZERROUK**et**MrAMRAOUI**d'avoir acceptés de juger ce modeste travail.

Dédicaces

Entémoignaged'amouretderespectàtousceuxquimesontchers, jedédiecemodestetravailà: Nosgrandesfamilles.

Noschers amisetenseignants.

 $A in siqu'à tous ceux quim'ontaidé, sout en ue t conseillé tout au long des {\'e} preuves qui ont donn {\'e} lumi {\'e} reacet ravail.$

Mercià tous

ملخص: في السياق العالمي لتنويع استخدام الموارد الطبيعية، يتزايد اللجوء إلى الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية

الكهروضوئية. على هذا النحو، فإن تطوير جيل جديد من الخلايا الكهروضوئية على أساس يبدو واعدًا. وبالفعل فقد تجاوزت كفاءة هذه والهدف هو CIGS) Se2 (CIGS) الخلايا 20٪ في السنوات الأخيرة. وبالتالي فإن عملنا يتكون من نمذجة خلية شمسية على أساس تحسين المعلمات الفيزيائية من أجل تحقيق أفضل كفاءة تحويل ضوئية ممكنة.

SCAPS-1D يعد برنامجأداة عملية للغاية ويوصى به لهذه الدراسة

Résumé : Dans le contexte global de la diversification de l'utilisation des ressources naturelles, le recours aux énergies renouvelables et en particulier le solaire photovoltaïque se fait de plus en plus fort. A ce titre, le développement d'une nouvelle génération de cellules photovoltaïques à base de CIGS semble prometteur. En effet, le rendement de ces cellules a dépassé les 20% ces dernières années. Ainsi notre travail consiste à la simulation d'une cellule solaire à base de Cu (In,Ga)Se2 (CIGS).Le but est d'optimiser les paramètres physiques afin d'aboutir au meilleur rendement de conversion photovoltaïque possible. Le logiciel SCAPS-1D est un outil très pratique et il est recommandé pour cette étude.

Abstract: In the global context of the diversification of the use of natural resources, the use of renewable energies and in particular solar photovoltaic is increasing. As such, the development of a new generation of photovoltaic cells based on photovoltaics seems promising. Indeed, the ost efficiency nof these cells has exceeded 20% in recent years. Thus, our work consists in the simulation of a solar cell based on Cu (In, Ga) Se2 (CIGS). The goal is to optimize the physical parameters in order to achieve the best possible photovoltaic conversion efficiency. The SCAPS-1D software is a very practical tool and it is recommended for this study.

Listes des acronymes et abréviations

Acronymes	Signification	Unité
Jcc	Densité de Courant de Court-circuit	mA/cm ²
Vco	Tension de Circuit Ouvert	V
η	Rendement électrique	%
FF	Facteur de forme	%
P _m	Puissance maximale fournie par une cellule	$W.m^{-2}$
Х	Fraction molaire	%
V _m	Tension maximale	V
Gsh	Générateur en parallèle	S/Cm ²
Т	Température	K
Ι	Courant de la cellule	А
μ n	La mobilité des porteurs de charge pour un électron	$m^2.V^{-1}.s^{-1}$
μp	La mobilité des porteurs de charge pour un trou	$m^2.V^{-1}.s^{-1}$
Rsh	Résistance shunt	$\Omega.cm^2$
Rs	Résistance en série	$\Omega.cm^2$
α	Coefficient d'absorption	cm^{-1}
Eg	Energie de bande interdite d'un matériau	eV
dn, dp	Les taux de variation des densités des électrons	cm ⁻³ s ⁻¹
I _m	Courant maximale	A
hυ	Énergie de photon	eV
Eg	L'énergie de gap	eV
А	Paramètre de forme de bande	
3	La constante diélectrique	F/cm
n et p	Densités des porteurs.	C/cm
Nd	Concentrations des dopants donneurs ionisées	cm-3
Na	Concentrations des dopants accepteurs ionisées	cm-3
q	La charge élémentaire d'électrons	A. s
V	Le potentiel	V
G	Tau de génération des porteurs	$cm^{-3}S^{-1}$
U	Tau de recombinaison des porteurs	

Eg	Energie de gap	S.m ⁻¹
σ _n	La conductivité	S.m ⁻¹
σ _p	La conductivité	cm ²
N _{DG(AG)}	La densité des états donneurs de la formegaussiennes	cm ⁻³
E _{A(D)}	L'énergie du pic de la gaussienne	eV
W _G	La largeur de la distribution et section de capture	eV
N _(AG)	La densité des états accepteurs la formes gaussiennes	cm ⁻³
Dn et Dp	Les coefficients de diffusion	$m^2.s^{-1}$

Signe	Signification		
ТСО	Transparent Conductive Oxide		
a-Si	Silicium amorphe		
CdS	Sulfure de cadmium		
SCAPS	Simulateur de capacité de la cellule solaire		
CIS	Séléniure de Cuivre et Indium		
CIGS	Séléniure de Cuivre et Indium et de Gallium		
Мо	Molybdène		
Mono-Si	Monocristallin		
Poly-Si	Polycristallin		
Micro Si	(µ-Si)		
Cu	Cuivre		
Ga	Galium		
In	Indium		
Р	Phosphore		
UR	Ultra-violet		
IR	Infra rouge		
As	Arséniure		
S	Sulfure		
Se	Séléniure		
Al	Aluminium		
Zn	Zinc		
0	Oxygène		
Mg	Magnésium		
Ni	Nickel		

Table des matières

Introd	luctiongéné	érale	•••••	••••••		12
Chapi	itre1	Généralités	sur les cellules p	ohotovoltaïques		14
I Intro	duction				1	5
I .2.	Effet photo	voltaïque				15
	I.2.1. Prir	ncipe de fonctio	onnement			15
I.3.	Historique.					16
I.4.	Rayonneme	ent solaire				
rayonn	I.4.1. Les nements			types 18		de
I.5.	Cellule pho	otovoltaïque				19
I 6.	Typedes m	natériaux utilis	sés pour la fabric	ation des cellule	sPV	20
I.7.	Conclusion					21
Chapi	itre 2 Les	s cellules sola	ires Cu (In, Ga)) Se2	•••••	22
II.1. Introdu	uction				23	
II.2 . CIGS	L	es	cellules	solaires	à	base
	II .2. 1.	Structure	d'une	cellule	solaire	CIGS
	A) Substra	t				24
	b) Contact	métalliquearri	ère			24
	c)L'absorb	eur				24
	d)Coucheta	ampon				25
	e) Couchef	fenêtre				25
	f) Grille					25
	II.2.2 .Prop	oriété CIGS				25

II.2.2 .1. Propriété électro	nique (Dopage)		25		
II .2.2.2 . Propriété optique					
II.3.Simulation des cellules solai	res				
II. 3. 1 . Simulation					
II.4.Utilisation de logiciel SCAP	S				
II.4.1. M	1enu 28	principal	(Action		
II.5 . Présentation de la structure o	de la cellule solaire.				
II.5.1.les paramètres de la	cellule solaire				
II.5.1.1. Les défauts					
II.5.1.2. Les recombinaiso	ons				
II.6.Conclusion					
Chapitre 3 Résultats de Simu	ulation Et Discussio	ons	34		
III.1. Introduction					
III.2.Caractéristique é solaire	électrique	de	la cellule		
III.2.1.Réfraction molaire					
III.3. Effet de la couche solaire	e CIGS sur les	s performanc	es de la cellule		
III.3.1. Effet d	e l'épaisseur 38.	de la	couche en		
III.3.2. Effet du dopage de	e la couche en CIGS				
III.4. Effet de la couche solaire46	e CdS sur les	performanc	es de la cellule		
III.4.1. L'Effet d CdS46	le l'épaisseur	de la	couche tampon		
III.4.2.Effet du CdS	dopage 6	de la	couche en		
III.5.Structure Optimiser					

III.6. Effet de la température sur les performances de la cellule solaire54
III.7.Effet des résistances série (Rs) et parallèle (Rp) sur et les performances de la cellule solaire
III.8. Effet des défauts de la couche CIGS sur les performances de la cellule solaire58
III.9.Conclusion
Conclusion générale62
Références bibliographiques65
Liste des figures
Figure I.1. Phénomène photovoltaïque16
Figure I.2. Le rayonnement solaire
FigureI.3. Typededécompositiondesondes<19
Figure II.1. Structure standard d'une cellule à base de CIGS24
Figure II.2.Structure de la cellule solaire à hétérojonction (Al-ZnO/ i-ZnO /CdS/CIGS) étudiée
Figure II.3. Structure d'une cellule solaire à base de (CIGS) utilisé pour la simulation30
Figure.III.1.Structure d'une cellule solaire à base de (CIGS) utilisé pour la simulation
Figure III.2.Caractéristique J(V) de la cellule solaire à base de CIGS sous l'éclairement
Figure III.3.Influence de l'épaisseur de la couche d'absorbeur CIGS (d _{CIGS}) sur la caractéristique J(V)
Figure III.4. Influence de l'épaisseur de la couche absorbante CIGS (d_{CIGS}) sur les
parametres photovoltaiques: (a) Vco, (b) Jcc, (c) FF et (d) η 42

Figure III.6.Influence du dopage NA/CIGS sur les paramètres électriques : Vco, Jcc, FF et η
Figure III.7. Influence de l'épaisseur de la couche tampon CdS (d _{CdS}) sur les caractéristique J-V
Figure III.8. L'influence de l'épaisseur de la couche tampon d_{CdS} sur les paramètres électriques : Vco, Jcc, FF et η
Figure III.9. Influence de dopage de la couche tampon N _d /CdS sur la caractéristique J-V
Figure III.10. Caractéristique I-V de structure de référence et optimiser
Figure III.11. La Variation de facteur de forme et le rendement en fonction de la température
Figure III.12. La Variation de facteur de forme et le rendement en fonction de défaut (Nt)

Liste des tableaux

Tableau I.1.Type des matériaux utilisés pour la fabrication des cellules PV......19

Tableau II.2 Paramètres de la densité de défauts des matériaux en ZnO, CdS et CIGS...31

TableauII.3ParamètresdeRecombinaisonCIGS......31

Tableau III.1Variation de Energie de gap en fonction de Fractionmolaire......35

Tableau III.5 L'influence de l'épaisseur de la couche tampon (d_{CdS}) sur Les Paramètres Tableau III.6 L'influence de dopage de la couche tampon CdS sur Les Paramètres
Tableau III.7 Comparaison entre les paramètres de cellule debase et optimiser......47
 Tableau **III.8** L'influence de la sur Les Paramètres température photovoltaïque.....49 **Tableau III.9** L'influence des résistances série (Rs) et parallèle (Rp) sur Les Paramètres **Tableau III.10** L'influence des résistances série (Rs) et parallèle (Rp) sur Les Paramètres photovoltaïque de la cellule optimisé......51 **Tableau III.11** L'influence des défauts de la couche CIGS sur Les Paramètres

IntroductionGénérale

La consommation totale de l'énergie dans le monde est en très forte croissancedans toutes les régions du monde avec une consommation de 81% provenant descombustibles fossiles d'apprêt « InternationalEnergy,2014 ». L'exploitation de ces ressources non renouvelables est le faitque la demande de l'énergie est en augmentation. dépendance actuelle Notre sur cesénergiesentraîneradesconséquencesdévastatricesnonseulementcesressourcesd'énergien esontpasinépuisablesmaisdeplusl'environnementsubituneaugmentationdesémissionsdeCO 2liéeàlaproductionetàlaconsommationd'énergie par combustion des fossiles. Si le pendule de la production d'énergie ne sedéplacerapasverslesénergiesrenouvelablesily'auradesconséquencesimportantes les plus évidentes comprennent le réchauffement climatique et la crise économique.Parmi les fossiles l'énergie hydraulique alternatives aux énergies et l'énergie solairequidemeurentunesolutionidéale.

L'énergie solaire est une source d'énergie propre et puissante parmis d'autresénergiesrenouvelables. Onpeutprofiterdecelle-ci, parl'effetphotovoltaïqueentransformantlalumièreenélectricitéparl'utilisationdes cellulesphotovoltaïque basé sur un effet dit « Effet photovoltaïque ».

Aujourd'hui, Plusieurs technologies sont actuellement développées pour la réalisation decellules photovoltaïques. Les degrés de maturité, de performance et dedurée de vie sonttrès différents d'une technologie à l'autre, Les cellules solaires qui utilisent le Cu(In,Ga)Se₂ (CIGS) représentent la technologiela plus prometteuse au plan de réduction des coûts de production.

Alors Notre but principal dans ce travail est l'identification des verrous technologiques qui seposent actuellement à la fabrication des cellules photovoltaïques en

Introduction générale

couches minces à basedematériauxchalcopyritesCIGSen sefocalisantsurtoutsurl'améliorationdurendement de conversion de ces dispositifs. Pour cela, une étude de simulation d'unestructure spécifique de cellule solaire à base de CIGS a été menée dans le but d'obtenir unrendement de conversion électrique optimal.Dans ce travail desimulation, nous utilisons le logicielScaps-1D, pour étudier les performances des cellulessolairesàbasedeCu(In,Ga)Se₂(CIGS).

Notre mémoire comporte trois chapitres. Dans la première partie, nous avonsprésentédesgénéralitéssurlescellulesphotovoltaïques(définition,étapesdefonctionnement,Type des matériaux utilisés).

Le deuxième chapitre nous avons parlé destructure et propriétés descellulessolairesàbasedeCu(In,Ga)Se₂(CIGS) a la fin de ce chapitre nous avons présenté la simulation d'unestructure à hétérojonction Al-ZnO/ i-ZnO/CdS/CIGS sous logiciel SCAPS

Dans le dernier chapitre, nous avons utilisé logiciel de simulation numérique des cellules solaires unidimensionnellesSCAPSdans le but d'optimiser le rendement électrique d'une conception spécifique d'unestructure àhétérojonction Al-ZnO/ i-ZnO/CdS/CIGS.Nousavonsparlamêmeoccasion,déterminé

L'influencedesparamètresphysiquesettechnologiques, tels que le dopageet l'épaisseur,

températures et résistances ainsi que les défauts de la couche CIGSsur lesperformancesdudispositif.Le travail aété terminéparuneconclusiongénérale.

Chapitre I

Généralités sur les cellules photovoltaïques

I.1. Introduction :

Les énergies renouvelables sont des énergies à ressource illimitée, Il existe plusieurs types de sources d'énergies renouvelables parmis eux : l'énergie hydroélectrique, l'énergie éolienne, l'énergie de la biomasse et l'énergie photovoltaïque....

Dans ce chapitre, on va exposer une généralité sur le domaine photovoltaïque. Après unedéfinition de l'effet photovoltaïque et son principe de fonctionnement, une bref historique ainsile rayonnement solaire etdéfinition des cellules solaires. Nous terminerons par mentionner les Types des matériaux utilisés pour la fabrication des cellules photovoltaïque pour chaque génération.

I.2. Effet photovoltaïque :

Le terme photovoltaïque provient de « photo » qui signifie lumière, et de « volta » qui signifie électricité, désignant donc la production d'électricité à partir de lumière. L'effet photovoltaïque est un processus de transformation de l'énergie émise par le soleil, sous forme de photons en énergie électrique à l'aide de cellules solaires. [1] L'effet photoélectrique est l'émission d'électrons d'un matériau, qui peut être un métal ou un semi-conducteur, lorsqu'il est éclairé. Les électrons ne sont émis que si la fréquence de la lumière est suffisamment élevée (la fréquence limite dépend du matériau), alors que leur nombre, qui détermine l'intensité du courant, est proportionnel à l'intensité de la source lumineuse. Deux effets sont à distinguer : l'émission d'électrons proprement dite et la modification de la conductivité du matériau qui donne l'effet photovoltaïque.

I.2.1. Principe de fonctionnement :

L'effet photovoltaïque utilisé dans les cellules solaires permet de convertir directement l'énergie lumineuse des rayons solaires en électricité. Cette conversion se réalise grâce à la production et au transport dans un matériau semi-conducteur de charges électriques positives et négatives sous l'effet de la lumière.

Un matériau semi-conducteur comporte deux parties : une zone présentant un excès d'électrons (dopée de type n) et une autre zone, un déficit en électrons (dopée de

type p). Lorsque la zone de type n est mise en contact avec la zone de type p, les électrons en excès dans le matériau n diffusent dans le matériau p. La zone initialement dopée n devient chargée positivement, et la zone initialement dopée p chargée négativement. Il se crée donc entre elles un champ électrique qui tend à repousser les électrons dans la zone n et les trous vers la zone p. Une jonction (dite p-n) a été formée. En ajoutant des contacts métalliques sur les zones n et p, une diode est obtenue. Lorsque la jonction est éclairée, les photons d'énergie égale ou supérieure à la largeur de la bande interdite (ou gap qui représente la zone inaccessible aux électrons) communiquent leur énergie aux atomes. Chacun fait passer un électron de la bande de valence dans la bande de conduction et laisse aussi un trou capable de se mouvoir, engendrant ainsi une paire électron-trou.

Si une charge est placée aux bornes de la cellule, les électrons de la zone n rejoignent les trous de la zone p via la connexion extérieure, donnant naissance à une différence de potentiel : le courant électrique circule. [2]



Figure I.1. Phénomène photovoltaïque. [3]

I.3. Historique :

1839 : le français Edmonde Becherel découvre l'effet photovoltaïque

1883 : Fritts réalisa la première cellule photovoltaïque à base de sélénium

1954 : les laboratoires Bell (Etats-Unis) développèrent une cellule à base de silicium ayant un rendement de 6%, Au cours de la même année, les laboratoires de l'armée de l'air américaine publièrent également un rendement de 6% pour une cellule à base de Cu2S/CdS

1955 : Hoffman electronics (USA) propose des cellules Si à 2 % de rendement à \$1500/W

1958 : Kearns et Calvin ont démontré l'effet photovoltaïque d'une cellule à base de MgPh

1970 : Première cellule solaire à hétérostructuresGaAs élaborée par Alferov, Andree et al. En URSS

1973 : Première maison alimentée par des cellules photovoltaïques est construite à l'université Delaware, USA ; à base de Cu2S

1980 : La première cellule à base de Cu2S/CdS délivrant un rendement > 10%

1982 : Première unité de production de 1MW (Californie,USA) avec des cellules Arco Si
1985 : Les cellules à base de Si donnent un rendement > 20% sous le rayonnement solaire

1994 : Des rendements > 30 % avec des cellules à concentration multi jonctions à base de GaInP/GaAs (NREL, USA)

1996 : Les cellules solaires hybrides à colorants atteignent un rendement de 11% (EPFL, Switzerland)

1998: Cellules couches minces Cu(InGa) Se2 atteignent un rendement de 19% (NREL,US)

2002 : Le photovoltaïque installé mondial cumulatif atteint 2000 MW

2007 : Cellules solaires organiques en structure tandem avec un rendement de 6,5 % (UCSB, USA)

2008 : n rendement homologué de 5,9% sur une surface active de 2 cm² obtenu par Heliatek, BASF et l'Institut de photovoltaïque appliquée (IAPP) de l'Université technique deDresde (Allemagne)

2009 : Cellule polymère simple jonction avec un rendement de 6,1 % à base de PCDTBT et PC70BM (UCSB, USA)Cellule polymère simple jonction avec un rendement de 7,4 % à base de PBDTTT-CF et PC70BM (SolarmerEnergy Inc., University of California, University of Chicago, USA)[4]

I.4. Rayonnement solaire :

Le soleil dégage une énergie lumineuse de 6,3.107 W/m². Au-dessus de l'atmosphère l'énergie lumineuse du soleil a été évaluée avec précision à 1366 W/m². Il s'agit de l'irradiance reçue, ou rayonnement solaire instantané, à un instant donné au-dessus de l'atmosphère terrestre en incidence normale (c'est-à-dire sur un plan perpendiculaire à la direction du soleil). Cette énergie, qui descend en ligne droite vers la Terre, ne parvient pas en intégralité sur la Terre car elle va subir des transformations en traversant l'atmosphère : par absorption et par diffusion.



Figure I.2. Le rayonnement solaire.^[2]

I.4.1. Types de rayonnements :

- Rayonnement solaire direct
- Le rayonnement solaire réfléchi
- Le rayonnement solaire.
- Le rayonnement solaire global[2]



Figure I.3. Type de décomposition des ondes.

Les rayons à ondes longues qui parviennent à la surface de la terre sontprincipalement [5] :

- Les Ultraviolets A et B (UVA et UVB) environ 56 %
- La lumière visible environ 39%
- Les infrarouges (IR) environ 5%

I.5. Cellule photovoltaïque :

La cellule photovoltaïque est un dispositif électronique destine à transforme la lumière en électricité, sa structure est basée sur la jonction PN c'est-à-dire est composée de deux couches : une couche P et une couche N.

La cellule solaire est basée sur le semi-conducteur qui est en silicium, c'est un convertisseur instantané fournissent de l'énergie électrique s'il reçoit une énergie solaire sous forme de rayonnement.

Se comporte alors comme en génération de courant continue. [6]

I.6. Type des matériaux utilisés pour la fabrication des cellules PV

Génération	Тур	e de matériaux		
1 ^{ère} génération :	A base de Silicium	Monocristallin (Mono-Si)		
Silicium cristallin « classique »		Polycristallin (Poly-Si)		
Épaisseur = 100 à 250µm		Polycristallin ruban (Poly-Si)		
	A base de Silicium	Amorphe (a-Si)		
		Microcristallin (µ-Si)		
		Micro morphe (µ-Si/a-Si)		
2 ^{eme} génération :		Cuivre-Indium- Sélénium		
Couches minces				
Épaisseur = de l'ordre de 1µm	Autres matériaux	Tellurure de Cadmium		
		Cellules à colorant (TiO2)		
	Cellules Hybrides	Cellules Hybrides HIT		
	Organiques			
3 ^{eme} génération :	Cellules à nanocristaux			
	Pérovskites			

Tableau I.1Type des matériaux utilisés pour la fabrication des cellules PV [7]

I.7. Conclusion :

Dans ce chapitre nous avons présenté un aperçu surl'énergie photovoltaïque, leprincipe de fonctionnement, une bref historique, nous avons présenté aussiles cellules photovoltaïques et citez les types des matériaux utilisés pour leur fabrication pour chaque génération(1^{ére},2^{ème}et3^{ème}génération).

On n'en déduit que le meilleur rendement est porté par les cellules au silicium monocristallin (entre 14% et 16% pour les cellules industrielles), mais pour des raisons économiques et le cout faible du silicium multicristallin (Polycristallin) cette technologie est devenue actuellement la plus utilisée. D'autres technologies récentes des cellules solaires en couches minces CIGS offrent un potentiel important en termes d'amélioration du rendement tout en réduisant les coûts de fabrication, ces cellules feront l'objet de notre étude dans les chapitres suivants.

Chapitre 2

Les cellules solaires Cu (In, Ga) Se₂

II.1. Introduction

La filière photovoltaïque à base de couches minces de diséléniure de cuivre et d'indium (CuInSe2 noté CIS) et de ses alliages avec du gallium ou/et du soufre (Cu (In, Ga) (S, Se)2). Depuis son développement initial été considérée comme prometteuse pour les cellules solaires en raison de ses propriétés électroniques et optiques favorables. [8]

Dans notre étude nous avons simuler une structure de cellule solaire réalisée à basede couches minces Cu (In, Ga) Se₂ et nous avons simulé ses paramètres physiques etélectriques par le logiciel unidimensionnel appelé SCAPS alors Dans ce chapitre nous décrivons la structure d'une cellule solaire à base de CIGS, le rôle et les caractéristiques des différentes couches constituant la cellule. Ensuite nousprésentons les propriétés fondamentales du matériau CIGS Etenfin nousavonsprésentélelogiciels SCAPS et sa façon d'utilisation.

II.2. Les cellules solaires à base CIGS

Parmi les convertisseurs solaires de 2eme génération, la technologie des cellules solaires en couches minces basée sur un absorbeur de Cu (In, Ga) Se2 est la plus prometteuse. Ces cellules ont récemment atteint un rendement de conversion photovoltaïque supérieur à 20% en laboratoire [9]. Elles se composent d'un empilement de cinq couches polycristalline[10]

II.2. 1. Structure d'une cellule solaire CIGS

Dans sa configuration la plus répandue, une cellule CIGS est formée d'un empilement de plusieurs matériaux en couches minces déposés successivement sur un substrat. Ce dernier est généralement une plaque de verre sodo-calcique (Soda-Lime Glass, SLG).



LaFigure II.1 : Structurestandardd'unecelluleà base deCIGS [11]

a) Substrat :

Le substrat est le support permettant la tenue mécanique des différentes couches, dontl'empilementnedépasse pasquelquesmicromètresd'épaisseur.Ildoitrépondreàdifférentscritères chimiques et mécaniques, qui le rendent apte à suivre toutes les étapes defabrication de la cellule, sans en détériorer la qualité, tout en ayant un coût limité. Il existetrois catégories de substrat : le verre, les métaux, et les polymères. Le substrat le pluscouramment utilisé est le verre sodo-calcique, qui présente toutes les propriétés requises.[12]

b) Contactmétalliquearrière:

La première couche déposée sur le substrat est l'électrode de contact arrière. Elle a pourrôle principal de collecter les charges générées dans la cellule. D'un point de vue électrique,elle constitue le pôle positif du générateur photovoltaïque. Cette couche est composée demolybdène (Mo) et son épaisseur est d'environ 300 nm à 1000 nm. La méthode de dépôt laplusutiliséepour lecontactarrièreestlapulvérisationcathodique.

c) L'absorbeur:

La couche située directement au-dessus du contact arrière est composée du matériauabsorbeur, le CIGS. Il s'agit d'un semi-conducteur de type p qui forme la

première partie del'hétérojonction p-n. C'est aussi dans ce matériau que la majorité des photons est absorbéepourformerlespairesélectrontrou.Sonépaisseurestd'environ1µmà2µm.

d) Couchetampon :

L'hétérojonction p-n avec le CIGS est formée en ajoutant une couche appelée couche tompon. Cette dénomination provient du fait qu'elle joue aussi un rôle de protectionphysiquedu

CIGSlorsdudépôtparpulvérisationcathodiquedescouchessuivantes[12].

Actuellement, les meilleurs rendements sont obtenus en utilisant des couches tampon à base de sulfure de cadmium (CdS). Aussi, c'est le matériau le plus utilisé. Cependant, enraison de la toxicité du cadmium, d'importants efforts sont tournés vers le développement de couches tampon alternatives (Zn(O, S), (Zn, Mg) O, In₂(S, Se)₃, etc.).

e) Couchefenêtre:

La couche tampon est recouverte d'une couche fenêtre (Windows Layer). Cette coucheest composée d'un dépôt d'oxyde de zinc (ZnO) et d'un dépôt d'oxyde transparentconducteur (Transparent Conducting Oxide, TCO). La couche de ZnO est résistive et sert àlimiterlaformationde court-circuitdansleszonesprésentantunrecouvrementimparfait duCIGSparlacouchetampon[13].LesTCOlesplusutiliséssontleZnOdopéaluminium(ZnO : Al) et l'oxyde d'indium et d'étain (Indium Tin Oxide, ITO) déposés par pulvérisationcathodique. Le TCO permet à la couche fenêtre de constituer en partie le contact avant de lacellule photovoltaïque tout en étant transparente au rayonnement solaire, ce dernier devantêtre absorbé dans la couche de CIGS. L'épaisseur de la couche fenêtre est de l'ordre de 300nm à500nm.

f) Grille :

Le contact avant final est réalisé en ajoutant à l'empilement une grille qui collectera lescharges générées par le dispositif. Cette grille est composée d'une couche de nickel et d'unecouche d'aluminium. Le Ni sert de couche d'accroche et permet d'éviter l'oxydation de l'Alliée à la présence sous-jacente du TCO.

II.2.2 Propriété CIGS

II.2.2 .1. Propriété électronique

Le CuInSe₂ et le CuGaSe₂ sont des matériaux semi-conducteurs possédant respectivementdesgapsdirectsde1.035eVet1.68eV.Cettedifférenceestmajoritairementliéeà unedifférencedeminimumdelabandeconduction(E_C)[14].

Leratiox=[Ga]/([In]+[Ga]) détermine le taux d'atomes de gallium qui remplacent les atomes d'indiumdans la structure. La largeur de la bande interdite du CIGS varie en fonction de *x* entre lesvaleursdupurCIS et dupurCGS,suivantlaloiempirique suivante[15]:

 $E_g = 1.01 + 0.626x + 0.167x(1 - x)$ (II.1)

Le CIGS est donc un matériau dont E_g peut être ajusté entre 1.035eV et 1.68eV en fonctiondu taux de gallium. La valeur optimale de E_g dépend de plusieurs facteurs. Du point de vue del'absorptiondesphotons,ilestpréférabled'avoirunevaleurde E_g réduite,permettantd'absorb erunspectrepluslarge(plusgrandeslongueursd'onde).Ilenrésulteuncourantplusimportantdéli vréparlacellulesolaire(J_{cc}).Cependant,c'estlavaleurde E_g quidétermine la tension maximale délivrée par la cellule. Afin de maximiser le rendement deconversion, il est donc nécessaire d'obtenir un compromis idéal entre courant et tension. Laplupart des résultats expérimentaux publiés dans le domaine des cellules CIGS montrent queles meilleurs rendements sont obtenus avec un gap d'environ 1.2eV [16], ce qui correspond àuntauxdeGa prochede30%.

II.2.2 .2. Propriété optique

Si le CIGS est utilisable dans des dispositifs photovoltaïques en couches minces, c'estparcequ'ilpossède ungapdirect.Dece fait,l'absorptiondesphotonsayantuneénergie proche dugapnenécessite pasl'interventiondephononsetilenrésulteuncoefficient d'absorption optique α élevé (comparé à un semi-conducteur à gap indirect comme

lesilicium). Pour une énergie de photon h donnée, le coefficient d'absorption vautapproximativement [17]:

$$\alpha(hv) = \frac{A}{hv}\sqrt{hv - Eg}$$
(II.2)

Cette relation illustre clairement l'influence du gap sur la plage d'énergies dans laquelle be e CIGSabsorbe.

 α : coefficient d'absorption

Eg : l'énergie de gap (eV)

hu : énergie de photon (eV)

A : une constante de proportionnalité

II.3. Simulation des cellules solaires

II. 3. 1. Simulation

L'étude de lapluspartdesdispositifsàsemi-conducteursestbaséesurlarésolution simultanéedel'équationdePoissonetdel'équationdecontinuité. Il calcule à chaque instant et en tout point de l'espace en une suite d'éléments finis, laconcentration des électrons et des trous et la valeur dupotentiel électrostatique. L'équationdePoissondéfinielarelationentrelepotentieletladensitédesporteurs

$$\Delta V = \frac{-q}{\varepsilon} (\text{Nd} - \text{Na} + \text{p} - \text{n}) \quad (\text{II.3})$$

Où :

 ε : est la constante diélectrique (F/cm)

V : le potentiel (V)

q : est la charge élémentaire d'électrons(A. s)

Nd et Na : sont les concentrations des dopants donneurs et accepteurs ionisées (cm-3) n et p sont les densités des porteurs (C/cm)

L'évolution temporelle des densités de porteurs obéit aux équations de continuité pour Respectivement les électrons et les trous :

$$\frac{\partial n}{\partial t} = G - Un + \frac{1}{e} div \vec{Jn}$$
 (II.4)

$$\frac{\partial p}{\partial t} = G - Up + \frac{1}{e} div \vec{Jp}$$
(II.5)

Où :

G et U : sont respectivement les taux de génération et de recombinaison des porteurs, et sont respectivement les densités de courant des électrons et des trous.

Les dérivations basées sur la théorie de transport de Boltzmann ont prouvé que la densité des courants dans les équations de continuité peut être définie par le modèle d'entrainement-diffusion. Les densités de courants sont exprimées en deux termes. Le premier correspond à l'entrainement des charges par le champ électrique et le second correspond à la diffusion des porteurs.

$$\vec{Jn} = qn \, \mu n \vec{E} + q \, Dn \overline{gradn}$$
(II.5)

$$\vec{Jp} = qp \, \mu p \vec{E} + q \, Dp \overline{grad} \, p$$
 (II.6)

Où : Dn et Dp : sont les coefficients de diffusion.

II.4. Utilisation du logiciel SCAPS

SCAPS (Solar Cell Capacitance Simulator) est un logiciel de simulation numérique descellules solaires unidimensionnelles développé par le département des systèmesélectroniques et informatiques (ELIS), à l'université de Gent en Belgique. Plusieurschercheurs ont contribué audéveloppement de ce logiciel : Alex Niemegeers, MarcBurgelman, KoenDecock, JohanVerschraeagen,StefaanDegrave [18]. [19].

Afin de simuler et contrôler tous les paramètres d'un dispositif photovoltaïque au moyen du Logiciel SCAPS nous devons passer par trois grandes fenêtres :

- ✓ Fenêtre d'exécution (« action panel ») ;
- ✓ Fenêtre de conception de dispositif et la définition du problème (« Définition panel »);

✓ Fenêtre des résultats.

II.4.1 Menu principal (Action panel)

Après le lancement du logiciel et l'ouverture de la fenêtre d'exécution on modifie les paramètres : la température, la résistance série et parallèle et les paramètres d'illumination. On peut à n'importe quel moment accéder aux deux autres fenêtres, fenêtre de conception de dispositif et fenêtre des résultats comme le montre les figures ci-dessous.

SCAPS 3.3.09 Action Panel						- 🗆 X
Working point	Series res	istance		ce Action lis	t — A	All SCAPS settings
Voltage (V)		1	ho	Load Action L	ist	Load all settings
Frequency (Hz) 1.000E+6 Number of points 5	1.00E+0	Rs Ohm.cm S/cm ²	^2 Rsh <u>1.00E+</u> `2 Gsh <u>1.00E-</u>	3 Save Action L	ist	Save all settings
Illumination: Dark Li	ght Speci	y illumination sp	ectrum, then calculate	G(x) Directly specify G(x)	
Analytical model for spectrum	Spectrum from file	tod from right	Incident (or l	bias) Analytical mod	el for G(x)	G(x) from file
Select	AM1_5	G 1 sun.spe	light power (W sun or lamp 0.00	G(x) model	Constant gene	eration G
Spectrum rue yes no	Shortwavel. (nm)	0.0	after cut-off 0.00	Ideal Light Curre	ent in G(x) (mA)	/cm2) 20.0000
Neutral Density 0.0000	Long wavel. (nm) = 40 Transmission (%) = 10	0.0	after ND 0.00	Transmission of Ideal Light Curr	attenuation filte ent in cell (mA)	er (%) 100.00 /cm2) 0.0000
Action Pa	use at each step	17		number	A]
⊢ ŀv	V1 (V) 🖨 0.0000	V2 (V)	€ 0.8000	of points ♣41	\$ 0.0200	increment (V)
☐ C-V	V1 (V) 🚔 -0.8000		0.8000	₿1	0.0200	increment (V)
C-f	f1 (Hz) 🚔 1.000E+2	f2 (Hz)	1.000E+6	21	\$5	points per decade
C QE (IPCE)	WL1 (nm) 🖨 300.00	WL2 (nm)	\$ 900.00	6 1	\$10.00	increment (nm)
Set problem	loaded definition file:			Problem file: new problen	Set Probl	em
Calculate: single shot	Continue	Stop	Results	of calculations	Sav	ve all simulations
Calculate: batch	Batch set-up	E	B G,R AC	HV C-V C-F QE	Cle	ar all simulations
Calculate: recorder	Record set-up		Reco	rder results	J	SCAPS info
Calculate: curve fitting	Curve fit set-up		Curvef	itting results	Activ	
Execute script	Script set-up		Script graphs	Script variables	Accéd	Quit

Figure II.2. Panneau de démarrage de SCAPS, le panneau d'action ou principal.

II. 5. Présentation de la structure de la cellule solaire

Notre travail consiste à modéliser une cellule solaire à base de CIGS et à simuler ces paramètres électriques, optiques afin de concevoir une cellule ayant le rendement électrique optimal. Dans notre étude, nous utilisons une cellule solaire composée des hétérojonctions suivantes : ZnO /CdS /CIGS/ Mo/verre. Le schéma simplifié de l'hétérostructure est représenté sur les couches semi-conductrices CIGS (absorbeur), CdS (tampon) et ZnO (fenêtre), ont fait l'objet de notre étude dans les modèles numériques pour voir l'influence de celles -ci sur les performances électriques de la cellule solaire



Figure II-3 : Structure de la cellule solaire à hétérojonction (Al-ZnO/ i-ZnO /CdS/CIGS) étudiée.

II. 5. 1 les paramètres de la cellule solaire :

Les paramètres des matériaux en ZnO, CdS et CIGS utilisés dans la simulation de la cellule solaire sont reportés de la littérature [13] [14]et sont groupés dans le tableau II.1.

Région				
	Al- ZnO	i-ZnO	CdS	CIGS
Paramètres des matériaux				
Epaisseur (μm)	0.100	0.08	0.04	1
			2.4	1.1.5
E _g (eV)	3.3	3.3	2.4	1.15
NJ (2 2V10 ¹⁸	2 2V10 ¹⁸	2 2X 10 ¹⁸	2 2X 10 ¹⁸
N _C (cm)	2.2A10	2.2A10	2.2X 10	2.2X 10
$N_{-}(am^{-3})$	1.8X 10 ¹⁹	1 8 V	1.8X 10 ¹⁹	1.8 ¥10 ¹⁹
	1.0A 10	1.0Λ 10^{19}	1.0A 10	1.0 A10
Mahilitá das álastrons (am^2/V_s)	1.5×10^2	10^{10}	$1 \mathrm{V10^2}$	$1 \mathrm{V10^2}$
widdline des electrons (cm 7 v. s)	1.3A10	1.3A10	1 110	1 110
Mobilité des trous (cm²/V, s)	2 5 X10	2.5 X10	2 5 X10	2 5 X10
Permittivité	9	9	10	13.6
Affinité électronique (eV)	4.6	4.6	4.2	4.5
La vitesse thermique des électrons	107	107	107	107
(cm/s)				
La vitassa tharmiqua das traus	107	107	107	107
(cm/s)	10	10	10	10
	D: 1 :	T . 1 ·	D: 1 :	D: 1 :
Coefficient d'absorption (cm ⁻¹)	Fichier	Fichier	Fichier	Fichier
	Data	Data	Data	DataScaps
	Scaps	Scaps	Scaps	

Tableau II.1 : Paramètres des matériaux en ZnO, CdS et CIGS utilisés dans la simulation

 de la cellule solaire

II.5.1.1. Les défauts :

Dans le tableau (II.2), nous avons groupé les valeurs des paramètres de la densité de défauts où $N_{DG(AG)}$ est la densité des états accepteurs (donneurs) de la formes gaussiennes, $E_{A(D)}$ est l'énergie du pic de la gaussienne, W_G la largeur de la distribution et section de capture. Les valeurs de ces paramètres sont extraites de la référence [20]. [21].

	Al-ZnO	i-ZnO	CdS	CIGS
N_{DG} , $N_{(AG)}$ (cm ⁻³⁾	$D:1x10^{20}$	$D:1x10^{20}$	$D:10^{17}$	A $:2x10^{16}$
$E_A, E_D(ev)$	Milieu du gap	Milieu du gap	Milieu du gap	Milieu du gap
$W_{G}(ev)$	0.1	0.1	0.1	0.1
$\boldsymbol{\sigma}_{n}(cm^{2})$	5.6×10^{-3}		5.6×10^{-3}	1.1×10^{1}
$\boldsymbol{\sigma}_{\rm p}({\rm cm}^2)$	5.6× 10 ⁻³		5.6×10^{-3}	5.6×10^{3}

Tableau II.2 : Paramètres de la densité de défauts des matériaux en ZnO, CdS et CIGS.

5.1.2. Les recombinaisons

La recombinaison est définie comme le mécanisme inverse de la génération. Elle engage une perte d'énergie : les porteurs en excès disparaissent en rétablissant leur équilibre thermodynamique. Un semi-conducteur ayant subi une perturbation reconstitue son équilibre thermodynamique à travers plusieurs mécanismes possibles :

- La recombinaison radiative ou bande a bande.
- La recombinaison indirecte ou assistée (par piège).
- La recombinaison Auger
- Recombinaison superficielle.

Recombinaison de radiative (cm ⁶ /s)	5.000E-9
Coefficient de capture Auger trous (cm ⁶ /s)	1.000E-29
Coefficient de capture Auger électron (cm ⁶ /s)	1.000E-29

Tableau. II.3 : Paramètres de Recombinaison CIGS.

II. 6. Conclusion

La technologie photovoltaïque à couche mince, en particulier le CIGS, est une technologie clé pour faire partie des technologies futures du photovoltaïque et présente un potentiel important pour de futurs développements technologiques. Les modules à couche mince CIGS ont de plus en plus d'investissements dans l'industrie solaire

L'utilisation de logiciel Scapes est très pratique et très utilisable par la communauté scientifique depuis sa mise en service. Les différentes étapes que nous avons décrit dans ce paragraphe nous ont permis de bien comprendre le fonctionnement du logiciel et de l'exploiter par la suite dans notre simulation. Ainsi qu'elle est nécessaire pour l'optimisation des structures des dispositifs photovoltaïques et leurs caractéristiques principales ainsi que les paramètres qui influent sur leurs caractéristiques. Puis nous avons présenté quelques notions sur les cellules solaires à base de CIGS.

Chapitre III

Résultats de Simulation

Et Discussions

III.1. Introduction :

Dans le but d'optimiser une conception spécifique d'une structure d'hétérojonction Al-ZnO/i-ZnO/CdS/CIGS, nous devons analyser et interpréter les résultats pour déterminer l'influence des paramètres physiques et technologiques sur les performances du dispositif

Dans le travail qui suit nous allons étudier l'effet des deux couches CdS et CIGS, l'effet de la température sur le rendement de conversion électrique ainsi que l'effet des résistances série (Rs) et parallèle (Rsh) et défauts de la couche CIGS sur les performances de la cellule solaire telle que la densité de courant du court-circuit (Jcc), la tension de circuit ouvert (Vco), le facteur de remplissage (FF), et le rendement de conversion photovoltaïque (n) Pour cela Nous avons simulé ses paramètres électriques, afin de concevoir une cellule avant un rendement électrique maximal.

La Figure III-1représente notre structure à étudier, c'est une cellule à simple hétérojonction N+ P dont le schéma de principe, elle est constituée, principalement, A l'arrière de la jonction, le substrat est ici du verre sodo-calcique et le molvbdène forme le contact ohmique arrière recueillant les trous. La couche de 1µm de CIGS permet d'absorber la lumière. Sur cet absorbeur, une couche de 40 nm de CdS (appelée couche tampon, faiblement dopée n) réalise la jonction. Une couche de ZnO intrinsèque de 200 nm de haute résistivité s'intercale en général entre le CdS et le ZnO dopé. Selon Rau et al. [22], elle permet une limitation des pertes électriques dues aux inhomogénéités dans l'absorbeur, en empêchant les défauts du CIGS de dominer la Vco. Puis une couche d'oxyde de zinc dopé aluminium (0.2µm), donc fortement dopée n, forme la fenêtre avant, conductrice, et transparente, pour récupérer les électrons. Un contact ohmique.

Toutes les données et les paramètres d'entrée comme {L'épaisseur, dopage, les résistances série (Rs) et parallèle (Rsh), lesdéfauts} utilisées dans cette étude sont tirées depuis sources scientifiques





Figure III-1. Structured'une cellulesolaireàbasedu(CIGS)utilisé pourlasimulation

III.2. Caractéristique électrique de la cellule solaire

III.2.1 Réfraction molaire

Le composé quaternaire CuIn1–xGaxSe2 (CIGS) est caractérisé par une bande interdite qui varie avec la composition en Ga. La fraction molaire x = Ga/(Ga+In) modifie la largeur de la bande interdite (gap) suivant l'équation suivante [23].

$$E_g(x) = 1.010 + 0.626 \text{ x} - 0.167 \text{ x} (1 - x) (III.1)$$

La fraction molaire x de la couche en CIGS a une valeur optimale autour de 0.31 correspondante à une énergie du gap de 1.16 eV [24] donc l'énergie optimale de l'énergie de gap est 1.15 eV avec x égal à 0.28

Fraction molaire(%)	0	0.1	0.28	0.31	0.48	0.65	0.88	1
Energie de gap (eV)	1.01	1.01	1.15	1.17	1.26	1.37	1.52	1.64

Tableau (III.1) Variation de Energie de gap en fonction de Fraction molaire

Chapitre III

La caractéristique électrique J(V)de la cellule solaire en CIGS illumination par la densité de puissance 100 mW/cm2 est représentée sur la Figure III-2. La densité du courant de court-circuit Jcc = 37.5715 mA/cm^2 , la tension en circuit ouvert Vco = 0.6410 V, le facteur de forme FF=78.571% et le rendement de conversion η =18.92%



Figure III-2. Caractéristique J(V) de la cellule solaire à base de CIGS sous l'éclairement Les résultats que nous avons obtenus sont en très bon accord avec ceux trouvés expérimentalement et par simulation,Ils sont représentés dans le tableau III.2 suivants

Paramètres	Simulation	Simulation	Expérimental [26]
externe	Scaps	Silvaco	
	Notre travail	[25]	
Vco (mV)	0.6410	0,68	0.752
Jcc(mA/cm ²)	37.57	36.91	31.2
FF (%)	78.57	0,80	77.73
η (%)	18.92	20,10	18.3

Tableau (III.2) : Comparaison entre les résultats de simulations.

III.3. Effet de la couche CIGS sur les performances de la cellule solaire :

III.3.1. Effet de l'épaisseur de la couche en CIGS :

Nous avons fait varier l'épaisseur des couches de CIGS (d_{CIGS}) entre 1 µm et 4 µm[27] pourvoir son influence sur les paramètres électriques et les paramètres d'entré sont Rs=2.3 x 10⁻¹(Ω .cm²),Rsh=2.77 x 20²⁰(Ω .cm²),Gsh=1.14 x 10⁻¹

²¹,Eg=1.15evT=300K·l'épaisseur CdS= 40nm ; dopage NA/CIGS= $2x10^{16}$ cm⁻³ ; dopage Nd/CdS= $2x10^{17}$ cm⁻³.

Le tableau suivant III.3 résume les différentes caractéristiques de la structure pourdifférentes épaisseurs :

d(µm)				
	1	2	3	4
Paramètres				
Vco (V)	0.641	0.653	0.655	0.655
Jcc (mA/cm ²)	37.571	38.989	39.310	39.394
FF (%)	78.571	79.219	79.297	79.300
Vmax(V)	0.545	0.557	0.559	0.560
Jmax (mA/cm ²)	34.672	36.207	36.506	36.582
Pmax (mW)	18.896	20.167	20.406	20.485
Rendement (%)	18.92	20.17	20.43	20.49

 Tableau III.3: l'influence de l'épaisseur de la couche d'absorbeur CIGS (d_{CIGS}) sur les

 Paramètres photovoltaïque



Figure III-3. Influence de l'épaisseur de la couche d'absorbeur CIGS (d_{CIGS}) sur la caractéristique J(V).



Chapitre III



Figure III-4. Influence de l'épaisseur de la couche absorbante CIGS (d_{CIGS}) sur les paramètres photovoltaïques : (a) Vco, (b) Jcc, (c) FF et (d) η.

La figure III-3et la figure III-4 représentent respectivement l'influence de l'épaisseur de la couche d'absorbeur CIGS (d_{CIGS}) sur les caractéristique J-V et la Variation du courant de court-circuit et la tension en circuit ouvert et le factor de forme et le rendement en fonction de l'épaisseur de la couche absorbeur CIGS (d_{CIGS}). Nous remarquons une augmentation progressivement dans les paramètres (V_{OC} , J_{CC} , FF, η) avec l'augmentation de l'épaisseur. Dans le rendement on a obtenu la valeur 20.43 % avec une épaisseur 3 µm mais le meilleur rendement est 20.49 % correspondant à une épaisseur de 4µm de la couche absorbante.

Plus l'épaisseur de cette couche augmente, plus de photons ayant des longueurs d'onde plus longues peuvent être collectées dans la couche absorbante [28]. Par la suite, ceci contribuera à plus de génération de paires d'électron-trou et par conséquent une augmentation de la tension en circuit ouvert et du courant de court-circuit. L'accroissement de Vco et J_{SC} engendre une augmentation du rendement de conversion de la cellule solaire. Une couche absorbante très mince signifie physiquement que le

Chapitre III

contact en arrière et la région de déplétion sont très proches, ce qui favorise la capture d'électrons par ce contact. Cette forme de processus de recombinaison est préjudiciable aux performances de la cellule car il affecte Vco, J_{SC} et le rendement de conversion.

III.3.2. Effet du dopage de la couche en CIGS :

Pour voir l'influence du dopage de l'absorbeur CIGS (4 μ m) sur les paramètres électriques de la cellule nous avons procédé à la variation des valeurs de la concentration du dopage N_A/CIGS dans la gamme 2x10¹⁴cm⁻³et 1x10¹⁷ cm⁻³. L'influence de la concentration du Dopage NA/CIGS sur la caractéristique J(V) et les paramètres électriques sont illustrées sur lesfiguresIII-5 et III-6et récapitulés dans le Tableau (III.4), On note que L'épaisseur CIGS =4 μ m; L'épaisseur CdS=40 nm et le dopage Nd/CdS=1x10¹⁷cm⁻³

Dopage NA/CIGS (cm ⁻³) Paramètres	2x10 ¹⁴	2x10 ¹⁵	$2x10^{16}$	4x10 ¹⁶	1x10 ¹⁷
Vco (V)	0.569	0.617	0.655	0.666	0.682
Jcc (mA/cm ²)	41.678	40.927	39.394	38.333	36.083
FF (%)	77.384	78.086	79.300	78.274	66.825

Les résultats de simulation sont récapitulés dans le tableau :

Résultats de simulation et discussion

Chapitre III_

Vmax (V)	0.474	0.561	0.560	0.564	0.514
Jmax (mA/cm ²)	38.737	38.232	36.582	35.423	31.962
Pmax (mW)	18.361	21.448	20.485	19.978	16.428
Rendement (%)	18.36	19.73	<u>20.49</u>	20.01	16.44

 Tableau (III.4) :l'influence du dopage de la couche d'absorbeur NA/CIGS sur Les

 Paramètres photovoltaïque



Figure III-5. Influence de la densitéde dopage N_{A/CIGS} sur la caractéristique J(V).

Chapitre III_



Chapitre III

Figure III-6. Influence du dopage NA/CIGS sur les paramètres électriques : Vco, Jcc, FF

et η

La figure (III-6) représente Influence de dopage NA/CIGS sur les paramètres électriques : Vco, Jcc, FF et η . On constate que l'augmentation de la tension de circuitouvert dû à l'augmentation de dopage NA/CIGS, par exemple à NA=2x10¹⁶ cm⁻³ on aura Vco=0.6558 V et pour NA=1x10¹⁷ cm⁻³ on obtient Vco=0.6820 V, soit une variation de Δ Vco=0.0262 V. On remarque par contre, que la densité de courant de court-circuit diminue avec l'augmentation de dopage NA/CIGS. Par exemple à NA=2x10¹⁶ cm⁻³, le Jcc est de 39.394 mA/cm2 et pour NA=1x10¹⁷ il est de 36.0834 mA/cm² avec une variation de Δ Jcc =3.3115 mA/cm2.

Nous remarquons aussi que le rendement et FF subit une augmentation pour un dopage entre $2x10^{14}$ cm⁻³ et $2x10^{16}$ cm⁻³ maiscommence à diminuer quand on augmente la concentration du dopage au-delà de $2x 10^{16}$ cm⁻³. Le rendement le plus élevé est obtenue à la concentration de $2x10^{16}$ cm⁻³.

Les caractéristiques des matériaux semi-conducteurs sont fortement influencées par lesimpuretés ou les défauts. Ces derniers sont ajoutés pouraugmenter la conductivité électriqueou le contrôle de la durée de vie, mais souvent ces impuretés ou ces imperfections dans leréseau, à partir d'un certain seuil,agissent comme facteurs de perte, par conséquent uneconcentration élevée de défauts défavorisele transport des porteurs,réduisant ainsi lerendementdeconversion.

III.4. Effet de la couche CdS sur les performances de la cellule solaire III.4.1'Effet de l'épaisseur de la couche tampon CdS :

L'effet de la variation de l'épaisseur de la couche tampon d _{CdS}de 20 à 100 nm tandis que l'épaisseur de la couche en CIGS est maintenue constante 4 μ m sur la caractéristique J(V) est illustrés sur la figures III-7.On note que L'épaisseur CIGS =4 μ m ; dopage NA/CIGS=2x10¹⁶ cm⁻³ ; dopage ND/CdS=1x10¹⁷ cm⁻³Le tableau suivant résume les différentes caractéristiques de la structure pour différentes épaisseurs. :

Epaisseur CdS (nm)					
Paramètres de sortie	<u>20</u>	40	60	80	100
Vco (V)	0.656	0.655	0.655	0.654	0.654
Jcc (mA/cm ²)	39.829	39.399	38.657	37.855	37.294
FF (%)	79.734	79.300	79.314	79.794	79.979
Vmax(V)	0.561	0.560	0.561	0.561	0.561
Jmax (mA/cm ²)	37.127	36.582	35.818	35.199	34.744
Pmax (mW)	20.828	20.485	21.093	19.746	19.491
Rendement (%)	<u>20.84</u>	20.49	20.10	19.77	19.51

Tableau (II	I.5) : l'influence de l'épaisseur de la couche tampon (d_{CdS}) sur Les Paramètres
	photovoltaïque



Figure III-7. Influence de l'épaisseur de la couche tampon CdS(d_{CdS}) sur les caractéristique J-V.





Figure III-8 : L'influence de l'épaisseur de la couche tampon d_{CdS} sur les paramètresLes Paramètres photovoltaïque

Les résultats de simulations présenter dans la figure III-8 et récapitulés dans le des tableau III.5 montrent une diminution performances de la celluleavecl'augmentationdel'épaisseurde la couche tampon CdSCeci est dû, à la faible de diffusion porteurs minoritaires(trous)dela longueur des couche npar rapportauxporteursminoritaires(électrons)de lacouche p.Lorsque l'épaisseur augmente, un des absorbé grand nombre photons sont dans la couche navantd'êtrearrivésàlacouchep,cequidiminuel'absorptiondanslacouchep.d'où,on choisituneépaisseurdelacouchenquisoitlaplusfaiblepossibleetquiestprisedansnotre caségaleà20 nm.

III.4.2. Effet du dopage de la couche en CdS :

Les figures III-9 représentent respectivement la caractéristique I-V de notre cellule photovoltaïque pour une gamme de dopage de couche tampon CdS allant $de10^{15}$ cm⁻³ jusqu'à 10^{19} cm⁻³L'épaisseur CIGS =4um ; L'épaisseur CdS=20nm ; dopage NA/CIGS= $2x10^{16}$ cm⁻³Les résultats de simulation sont récapitulés dans le tableau :

Chapitre III_

Dopage CdS (cm ⁻³) Paramètres de sortie	10 ¹⁵	10 ¹⁶	10 ¹⁷	10 ¹⁸	10 ¹⁹
Vco (V)	0.656	0.656	0.656	0.655	0.655
$Jcc (mA/cm^2)$	39.810	39.808	39.829	39.651	39.380
FF (%)	79.234	79.301	79.730	80.378	80.380
Vmax (V)	0.557	0.558	0.561	0.562	0.562
Jmax (mA/cm ²)	37.110	37.113	37.127	37.152	36.913
Pmax(mW)	20.607	20.709	20.828	20.879	20.745
Rendement (%)	20.70	20.72	20.84	20.90	20.77

 Tableau (III.6) :l'influence du dopage de la couche tampon CdS sur Les Paramètres

 photovoltaïque





Après variation de dopage de la couche tampon CdS, nous observons que la courbes de figure III-9présententsont apparemment identiques (ont lamême allure); l'élévation du dopage n'a pas une influence significative sur la caractéristique J-V

Le TableauIII.6 montre que le rendement et le FF subissent une augmentation sauf que le rendement subissent pour un dopage entre 10^{15} cm⁻³ et 10^{18} cm⁻³ mais il diminue quand on augmente la concentration du dopage au-delà de 10^{19} cm⁻³. Le rendement le plus élevé est obtenue à la concentration de 10¹⁸ cm⁻³ égale à 20.90%. La tension de circuit ouvert et la densité court-circuit diminue lorsque la concentration du dopage augmente. Ceci est dû à la diminution du courant de saturation puisque ce dernier est lié à la tension du circuit ouvert

III.5. Structure Optimiser

Le Tableau (III.7) regroupe tous les paramètres de sortie des cellules solaires à base de CIGS de référence en comparaison avec nos résultats :

Structure	Base	Optimiser
d/CIGS (µm)	1	4
d/CdS (µm)	0.04	0.02
Na/CGIS (cm ⁻³)	2×10^{16}	2×10^{16}
Nd/CdS (cm ⁻³)	10 ¹⁷	10 ¹⁸
Efficacité (%)	18.92	20.90

 Tableau (III.7) : comparaison entre les paramètres de cellule de base et optimiser



Figure III- 10 :CaractéristiqueJ-Vde structure deréférence et optimiser

En comparant nos résultats de la cellule optimiseravec celles de la cellule de référence, nous remarquons que le rendement η est optimiserde 18.92% à 20.90%, ces résultats sont en très bon accord avec notre étude.

III.6. Effet de la température sur les performances de la cellule solaire :

La température est un paramètre important dans le comportement des cellules la figures III.11 représententLa Variation du le facteur de forme et le rendement en fonction de la température.La figure III-11 montre la Variation du le facteur de forme et le rendement en fonction de la température. Nous remarquons une diminution progressivement du le facteur de forme jusqu' la valeur 69.952% avec l'augmentation de la température.et dans le rendement de même une diminution jusqu' la valeur 11.36% avec l'augmentation de la température.



Figure III-11. La Variation du facteur de forme et le rendement en fonction de la température.

T(K)	300	320	340	360	380	400
Paramètres						
Vco(v)	0.641	0.559	0.557	0.515	0.473	0.430
$Jcc (mA/cm^2)$	37.571	37.596	37.626	37.660	37.700	37.740
FF (%)	78.504	77.394	75.967	74.243	72.255	69.952
Vmax(v)	0.547	0.506	0.464	0.422	0.383	0.338
Jmax (mA/cm ²)	34.528	34.445	34.294	34.140	33.877	33.519
Pmax(mW)	18.886	17.429	15.910	14.407	12.974	13.005
Rendement (%)	18.90	17.44	15.94	14.40	12.88	11.36

Tableau III.8 : l'influence de la température sur Les Paramètres photovoltaïque

Nous remarquons que la température influe négativement sur le rendement descellules solaires CIGS(p)/CdS(n)/ZnO. La décroissance du rendement de ces cellules pour des températures supérieuresà 300k.

Chapitre III

III.7. Effet des résistances série (Rs) et parallèle (Rsh) sur et les performances de la cellule solaire

Le Tableau (III.9) montre l'effet de la Variation des résistances série (Rs) et parallèle (Rsh) sur les paramètres photovoltaïques de notre cellule de référence, les valeurs de (Rs) et (Rsh)sont tirées depuis sources[28].

Paramètres	Vco	Jcc	FF	Vmax	Jmax	Pmax	η(%)
	(V)	(mA/cm^2)	(%)	(V)	(mA/cm^2)	(mW)	
(Rs), (Rsh)							
$(\Omega.cm^2)$							
Rs :0.17/Rsh :3095	0.640	37.541	78.413	0.549	34.350	18.858	18.86
Rs :0.23 /Rsh :880	0.640	37.530	77.183	0.546	33.931	18.526	18.55
Rs :0.25/Rsh :1565	0.640	37.532	77.667	0.546	34.177	18.660	18.67
Rs :0.27/Rsh :1360	0.640	37.527	77.643	0.545	34.124	18.597	18.63
Rs :0.27/Rsh :1755	0.640	37.531	77.652	0.545	34.208	18.643	18.67
Rs :0.29/Rsh :1505	0.640	37.528	77.451	0.545	34.156	18.615	18.62
Rs :0.29/Rsh :1580	0.640	37.529	77.487	0.545	34.171	18.623	18.63
Rs :0.29/Rsh :1605	0.640	37.529	77.499	0.545	34.176	18.625	18.63
Rs :0.30/Rsh :1465	0.640	37.527	77.384	0.544	34.146	18.575	18.60
Rs :0.30/Rsh :1680	0.640	37.528	77.4842	0.544	34.189	18.598	18.63
AVG/Rs :0.31/Rsh :1732	0.640	37.527	77.457	0.544	34.197	18.603	18.63
Rs :0.42/Rsh :1825	0.640	37.538	77.975	0.541	34.188	18.495	18.50
Rs :0.42/Rsh :2710	0.640	37.521	77.176	0.541	34.280	18.545	18.55
Rs :0.49/Rsh :1495	0.640	37.510	76.512	0.539	34.116	18.388	18.39

Tableau III.9 : l'influence des résistances série (Rs) et parallèle (Rsh) sur LesParamètres photovoltaïque

Chapitre III

D'aprèsLes résultats de simulation qui sont récapitulés dans leTableau III.9 Le paramètre le plus affecté par Variation des résistances série (Rs) et parallèle (Rsh) est le rendement, On peut remarquer un comportement décroissant avec l'augmentation de la résistance série sauf les cas dans lesquelsune augmentation de résistances parallèle accompagnant une augmentation de résistance série. Le Tableau suivant montrela Variation des résistances série (Rs) et parallèle (Rsh) sur notre cellule optimisée :

Paramètres	Vco (V)	Jcc	FF (%)	Vmax	Jmax	Pmax	η (%)
		(mA/cm^2)		(V)	(mA/cm^2)	(mW)	
$(Rs),(Rsh)(\Omega,cm^2)$							
<u>Rs :0.17</u>	0.655	39.65	80.221	0.565	36.879	20.836	20.86
<u>Rsh :3095</u>							

Tableau III.10 :l'influence des résistances série (Rs) et parallèle (Rsh) sur Les

 Paramètres photovoltaïque de la cellule optimisé

III.8. Effet des défauts de la couche CIGS sur les performances de la cellule solaire :

Le Tableau III.11 résume les différentes caractéristiques de la structure pour différentesvaleurs de défauts de la couche CIGS :

N_t (cm ⁻³) [29]	1.77×10^{13}	10 ¹⁴	5×10 ¹⁴	10 ¹⁵	5×10 ¹⁵	10^{16}
Taux de type n (n.S)	1.1×10^{1}	2	4×10 ⁻¹	2×10 ⁻¹	4×10 ⁻²	2×10 ⁻²
Taux de type p (n.S)	5.6×10^{3}	1×10^{3}	2×10^{2}	1×10^{2}	2×10^{1}	1×10^{1}
Vco (V)	0.665	0.648	0.620	0.604	0.555	0.528
Jcc (mA/cm^2)	39.274	38.050	37.958	35.136	32.260	30.564
FF (%)	79.595	77.609	73.958	71.832	65.961	63.242
Vmax (V)	0.570	0.550	0.517	0.498	0.439	0.409
Jmax (mA/cm ²)	36.490	34.769	32.038	30.623	26.903	24.943
Pmax (mW)	20.799	19.122	16.563	15.250	11.810	10.201
Rendement (%)	20.81	19.14	16.58	15.25	11.81	10.22

Tableau III.11 : l'influence des défauts de la couche CIGS sur Les Paramètres

photovoltaïque

Le tableau III.11 représente Influence du l'effet de la densité de défaut de l'absorbeur CIGS Sur les paramètres électriques : Vco, Jcc, FF et η On constate que tous les paramètres chutent considérablement dû à l'augmentation de densité de défauts par exemple à Nt=1.772×10¹³ cm⁻³ on aura rendement =20.81% et pour N_t=10¹⁶ cm⁻³ on obtient Rendement=10.22%. Les défauts de la couche CIGS ont un rôle crucial dans les performances de la cellule. L'atteinte de hauts performance La cellule solaire CIGS nécessite l'optimisation des propriétés de l'absorbeur mais aussi une attention particulière à l'interface Mo/CIGS



Figure III-12. La Variation du le facteur de forme et le rendement en fonction de défaut (Nt).

III.9 COCLUSION

Danscetravailnousavonsétudiél'impactdesdeux couches,CdS(couchetampon)et CIGS(couche absorbeur) dans le butdeconcevoir une structureoptimale àhétérojonctionquidonnelemeilleur rendementélectrique.

Chapitre III

Dans cette partie nous avons simulé la caractéristique I(V) de la cellule solaire à base de CIGS et on a déduit les paramètres de sortie tels que : le courant de court-circuit I_{CC} , le rendement de conversion électrique, la tension de circuit ouvert V_{CO} et le facteur de forme FF .Cette simulation nous a permis de mieux comprendre la sensibilité et la variation de ces grandeurs en fonction dudopageetdel'épaisseur de chacun de couchetampon et couche absorbeur, la température,résistances série (Rs) et parallèle (Rp) et à la fin la densité de défaut de l'absorbeur CIGS

Nous pouvons dire que les paramètres de chaque couche jouent unrôletrèsimportantvis-à-visperformancesdudispositifétudiéetenparticulierdansL'améliorationdurendementdeconversiondescellulessolairesàbasedematériauxchalcopyritesCu(In,Ga)Se2(CIGS).Effectivement,puisqu'ils affectent les propriétésélectriquesde la jonction.

Conclusion Générale

Le monde de la conversion photovoltaïque, aussi bien au niveau de la recherche qu'au niveau industriel, connaît depuis quelques années une mutation profonde associé à l'intérêt croissant pour l'énergie photovoltaïque

Dans ce travail nous avons présenté une étude théorique et simulation d'une cellule photovoltaïques à couches minces(CIGS). Nous avons simulé une structure spécifique à l'aide de logiciel SCAPS -1D. Tel queon a déterminé l'influence de certaine paramètres (épaisseur, concentration de dopage des deux couches CdS/CIGS, effet des résistances série (Rs) et parallèle (Rsh), la température et les défauts de la couche CIGS) sur les performances de la cellule :tension de circuit ouvert Voc, courant de court-circuit Jsc, facteur de forme FF et le rendement₁.

Cetteétudenousapermisd'optimiserlerendementélectriquedelastructureZnO/CdS/C IGS et de montrer l'impact dedeux couches minces (Cds etCIGS) sur les performances du dispositifenfonctiondurôledechacund'elle, Les paramètres optimums delastructureoptimale obtenus par notresimulationpourlesdeux couches (Cds etCIGS)sontprésentés dans letableau (III.7)

Enconclusion, nous pouvons direque les caractéristiques des cellules dépendent étroite ment de celles des couches individuelles et de leurs interfaces.

Espérant que notre mémoire peut fournir une base théorique et des connaissances physiques pour la conception des cellules solaires à base de CIGS.

Références bibliographiques

[1] A. Rahmani, K. Selmani :« Etude des performances d'une cellule Photovoltaïque à hétérojonctions », thèse de Master en Composants et Systèmes de télécommunication,(2017), Université de Saida.

[2]Remi Laronde, l'Energie solaire photovoltaïque,Solutions photovoltaïques dans le bâtiment,15/06/2009extraitc121, 9-18.

[3] collectif,Les Clefs du CEA, un effort public soutenu en faveur des nouvelles technologies de l'énergie ,01/12/2004, N°50/51.

[4]Chellalihichem, Selama Amina : « Etude d'une cellule solaire à base de CIGS (ZnS/CdS/ZnSe) », thèse de master ,2017/2018, UniversitéSaaddahlebde blida.

[5] Site web:https://www.teteamodeler.com/sante/soleil/vichy/soleil2.htm 2000

[6] A, Mefti ; Y, bouroubi ; H, Mimouni. « Evaluation du potentiel énergétique solaire, Bulletin des Energies Renouvelables »décembre (2002), N°2, p 12.

[7]Constance Briand, cellule et technologie photovoltaïque, Transénergie, (2017).

[8] D. Lincot, JF. Guillemo, Cellules solaires en canapés hachés à base de CuInSe, Reflets de la Physique, 2007.

[9] Ph. Jackson, D. Hariskos, E. Lotter, S. Paetel, R. Wuerz, R. Menner, W. Wischmann, M. Powalla, «New world record efficiency for Cu (In, GA) Se2 thin -film solar cells

beyond 20%», Progress in photovoltaic, (2011).

[10] siteweb: https://www.cnrs-imn.fr

[11] Charles Roger. Développement de cellules photovoltaïques à base de CIGS sur substrats métalliques, Autre, 2013, Université de Grenoble.

[12] M. Bouafia& L. Deblaoui, « Modélisation et simulation d'une cellule solaire en couche mince à base de diséléniure de Cuivre, d'Indium et de Gallium (CIGS) », thèse de Master professionnel, (2012), Université de Ouargla.

[13] SR. Wenham, MA. Green and M E. Watt «Applied Photovoltaic», Bridge Printer, (1994), Sidney.

[14] M. Turcu, I. M. Kotschau, and U. Rau. « Composition dependence of defect energies and band alignments in the Cu(In,Ga)(Se,S)2 alloy system ». Journal of Applied Physics, (2002).

[15] P. D. Paulson, R. W. Birkmire, and W. N. Shafarman. « Optical characterization of Cu(In,Ga)Se2 alloy thin films by spectroscopic ellipsometry ». Journal of Applied Physics, (2003).

[16] Sunghun Jung, SeJinAhn, Jae Ho Yun, JihyeGwak, Donghwan Kim, and KyunghoonYoon. « Effects of Ga contents on properties of CIGS thin films and solar cells fabricated by co- evaporation technique ». Current Applied Physics, (2010).

[17] M. Agrawal, C. Bolman, S. Carnahan, B. Merewitz, G. Phipps, M. Rogol, S. Willhaus, and T. Xu, "Solar Annual: The Next Wave." Photon Consulting, 2012.

[18] A. Niemegeers, M. Burgelman, « Numerical modeling of ac-characteristics of CdTe and CIS solarcells, » Photovoltaic Specialists Conference Washington DC,(1996), pp.901-904.

[19] M. Burgelman, P. Nollet, S. Degrave, «Modelling polycrystalline semi-conductor solar cells, Thin Solid. Films» (2000), 361,527-532.

[20] P. Chelvanathan, a. Mohammad, I. Hossain a, Nowshad, A. Amin, «Performance analysis of copper–indium–gallium–diselenide (CIGS) solar cells with various buffer layers by SCAP Current Applied Physics», (2010), S387–S391.

 [21] A. Sylla, S. Touré, J-P. Vilcot «Numerical Modeling and Simulation of CIGS-Based Solar Cells with ZnS Buffer Layer Open Journal of Modeling and Simulation», (2017), 218-231.

[22] U. Rau and M. Schmidt, «Electronic properties of ZnO/CdS/Cu (In, Ga) Se2 solar cells aspects of hetero junction formation». Thin Solid Films, 387, (2001), pp. 141-146.

[23] A.Luque and S.Hegedus, «Handbook of Photovoltaic Science and Engineering» 1st ed. NJ: Wiley,(2003),pp. 574.

[24] N. Severino, N. Bednar, N. Adamovic «Guidelines for Optimization of the Absorber Layer Energy Gap for High Efficiency Cu (In,Ga)Se2 Solar Cells Journal of Materials Science and Chemical Engineering»,(2018), 6, 147-162. [25] H. Amar, S.Tobbeche, « Etude des caractéristiques électriques de cellule solaire à hétérojonction CdS/CIGS (cadmium- sulfide/ cuivre- indium- gallium- sélénium) », (2015).

[26] Efficiencyand band gap, energy, Administration Nationale de l'Espace et de l'Aéronautique, Centre de recherche Glenn ,1999.

[27] PuvaneswaranChelvanathan a, Mohammad Istiaque Hossain a, Nowshad Amin a,b,c,«Performance analysis of copper–indium–gallium–diselenide (CIGS) solar cells with various buffer layers by SCAPS» Current Applied Physics,(2010),S387–S391,10.

[28] Philip Jackson, DimitriosHariskos, Erwin Lotter, Stefan Paetel, Roland Wuerz,

Richard Menner, WiltraudWischmann and Michael Powalla, « New world record efficiency for Cu(In,Ga)Se2 thin-film solar cells beyond 20% progress in photovoltaics: research and applications » (2011)

[29] AdamaSylla, Siaka Touré, Jean-Pierre Vilcot« Numerical Modeling and Simulation of CIGS-Based Solar Cells with ZnS Buffer Layer Open » Journal of Modelling and Simulation, (2017), 218-231.

